

of brazed metal this alloy becomes very fine and the amount of gases released from the brazed metal when solidifying can be reduced by adding Si, Pb or Mg. The roughness of the surface of the brazed metal is also reduced.

FS CPI GMPI  
FA AB  
MC CPI: M23-A01; M26-B01; M26-B01C

L1 ANSWER 4 OF 5 WPIDS COPYRIGHT 1997 DERWENT INFORMATION LTD  
AN 81-80793D [44] WPIDS  
TI Silver based electrical contact - is eutectic alloy contg. silicon and/or germanium, pref. together with other metals.  
DC L03 M26  
PA (NITE) NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP

CYC 1  
PI JP 56119747 A 810919 (8144)\* 8 pp  
PRAT JP 80-21576 800225  
IC C22C005-06; C22F001-14; H01H001-02  
AB JP56119747 A UPAB: 930915

An electric contact material is prepared by internal oxidn. in a high pressure O2-contg. atmosphere of a eutectic Ag alloy containing Si and/or Ge 1-17 atom %. The Ag alloy may contain one or more of Au, Pt, Pd, Rh, Ru, Os and Ir 1-10 atom % in total. The Ag alloy may also contain one or more of Re, Ti, V, , Ta, Mo, Nb and Zr 1-5 atom % in total. The Ag alloy may also contain one or more of Fe, Co, Ni and Cu 1-5 atom % in total. The Ag alloy is hot or cold worked, and then heated to a temp. from 250 deg.C to the eutectic point in a high pressure O2-contg. atmosphere.

The electric contact material shows extremely stable contact resistance properties under conditions of low contact pressure and slight load for communication use, and also shows excellent resistance to fusion, corrosion and abrasion caused by spark discharge. The heating in the high pressure O2-contg. atmosphere assures complete internal oxidn. of the Ag alloy, so that the internally oxidised alloy does not deteriorate in properties even after being plastically deformed.

FS CPI  
FA AB  
MC CPI: L03-A01A; M26-B01; M29-D

L1 ANSWER 5 OF 5 WPIDS COPYRIGHT 1997 DERWENT INFORMATION LTD  
AN 77-24286Y [14] WPIDS  
TI Wear-resistant silver oxide system electrical contact compsn. - obtd. by internal oxidn. of silver-indium-tin-copper-zinc alloy contg. one or more other given metals.

DC L03 M26 X12 X13  
PA (TANI) TANAKA KIKINZOKU KK  
CYC 1  
PI JP 52023660 A 770222 (7714)\*

PRAT JP 75-99947 750818  
IC C22C005-06; H01B001-02; H01H001-02  
AB JP52023660 A UPAB: 930901

The contact, for use in an electromagnetic switch, is formed by internal oxidn. of Ag-In-Sn-Cu-Zn alloy which contains (wt.%) 1-7 In, 1-7 Cu, 1-5 Sn, 1-4 Zn, and the rest of Ag, where the total of In, Cu, Sn and Zn is below 15. The alloy further contains 0.7 of at least one metal from Ca, Ce, Co, Fe, Ga, La, Al, Sr, Ti, Li, Mg, Ni, Mn and Ge.

The contact has high wear durability and high fusion resistance.

FS CPI EPI  
FA AB  
MC CPI: L03-A01A; L03-B04; M26-B01; M29-D

BEST AVAILABLE COPY

attached

⑪ Int. Cl.<sup>3</sup>  
C 22 C 5/06  
C 22 F 1/14  
H 01 H 1/02

識別記号

庁内整理番号  
7920-4K  
7109-4K  
6708-5G

⑬ 公開 昭和56年(1981)9月19日  
発明の数 12  
審査請求 有

(全 8 頁)

## ⑭ 電気接点材料及びその製造法

① 特 願 昭55-21576

② 出 願 昭55(1980)2月25日

⑦ 発 明 者 鶴見重行

茨城県那珂郡東海村大字白方字  
白根162番地日本電信電話公社  
茨城電気通信研究所内

⑦ 発 明 者 山内五郎

武蔵野市緑町3丁目9番11号日  
本電信電話公社武蔵野電気通信  
研究所内

⑦ 発 明 者 有田紀史雄

茨城県那珂郡東海村大字白方字

⑦ 発 明 者 藤原幸一

白根162番地日本電信電話公社  
茨城電気通信研究所内

茨城県那珂郡東海村大字白方字  
白根162番地日本電信電話公社  
茨城電気通信研究所内

⑦ 発 明 者 竹内善明

茨城県那珂郡東海村大字白方字  
白根162番地日本電信電話公社  
茨城電気通信研究所内

① 出 願 人 日本電信電話公社

③ 代 理 人 弁理士 光石士郎 外1名  
最終頁に続く

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

電気接点材料及びその製造法

## 2. 特許請求の範囲

(1) Si, Geの一種以上を全結晶状態で1~17  
原子%含有する銀系共晶合金を高圧酸素雰囲気  
中で内部酸化したことを特徴とする電気接点材  
料。

(2) Si, Geの一種以上を全結晶状態で1~17  
原子%含有する銀系共晶合金に副添加元素と  
してAu, Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Irの一種以上  
を1~10原子%添加し、高圧酸素雰囲気中  
で内部酸化したことを特徴とする電気接点材  
料。

(3) Si, Geの一種以上を全結晶状態で1~17  
原子%含有する銀系共晶合金に付加元素とし  
てRe, Ti, V, W, Ta, Mo, Nb, Zrの一種以  
上を1~5原子%添加し、高圧酸素雰囲気中  
で内部酸化したことを特徴とする電気接点材

料。

(4) Si, Geの一種以上を全結晶状態で1~17  
原子%含有する銀系共晶合金に副添加元素と  
してAu, Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Irの一種以上  
を1~10原子%添加し、更に付加元素とし  
てRe, Ti, V, W, Ta, Mo, Nb, Zrの一種以  
上を1~5原子%添加し、高圧酸素雰囲気中  
で内部酸化したことを特徴とする電気接点材  
料。

(5) Si, Geの一種以上を全結晶状態で1~17  
原子%含有する銀系共晶合金に付加元素とし  
てFe, Co, Ni, Cuの一種を1~5原子%添加  
し、高圧酸素雰囲気中で内部酸化したことを  
特徴とする電気接点材料。

(6) Si, Geの一種以上を全結晶状態で1~17  
原子%含有する銀系共晶合金に副添加元素と  
してAu, Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Irの一種以上  
を1~10原子%添加し、更に付加元素とし  
てFe, Co, Ni, Cuの一種を1~5原子%添加  
し、高圧酸素雰囲気中で内部酸化したことを

特徴とする電気接点材料。

(7) Bi, Geの一種以上を全溶質濃度で1~17原子%含有する銀系共晶合金を熱間あるいは冷間で加工し、次いで250℃から共晶温度までの温度範囲にて高圧酸素雰囲気中で内部酸化させることを特徴とする電気接点材料の製造法。

(8) Bi, Geの一種以上を全溶質濃度で1~17原子%含有する銀系共晶合金に副添加元素としてAu, Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Irの一種以上を1~10原子%添加してなる合金材料を熱間あるいは冷間で加工し、次いで250℃から共晶温度までの温度範囲にて高圧酸素雰囲気中で内部酸化させることを特徴とする電気接点材料の製造法。

(9) Bi, Geの一種以上を全溶質濃度で1~17原子%含有する銀系共晶合金に付加元素としてRe, Ti, V, W, Ta, Mo, Nb, Zrの一種以上を1~5原子%添加してなる合金材料を熱間あるいは冷間で加工し、次いで250℃から

共晶温度までの温度範囲にて高圧酸素雰囲気中で内部酸化させることを特徴とする電気接点材料の製造法。

(10) Bi, Geの一種以上を全溶質濃度で1~17原子%含有する銀系共晶合金に副添加元素としてAu, Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Irの一種以上を1~10原子%添加し且つ付加元素としてRe, Ti, V, W, Ta, Mo, Nb, Zrの一種以上を1~5原子%添加してなる合金材料を熱間あるいは冷間で加工し、次いで250℃から共晶温度までの温度範囲にて高圧酸素雰囲気中で内部酸化させることを特徴とする電気接点材料の製造法。

(11) Bi, Geの一種以上を全溶質濃度で1~17原子%含有する銀系共晶合金に付加元素としてFe, Co, Ni, Cuの一種を1~5原子%添加してなる合金材料を熱間あるいは冷間で加工し、次いで250℃から共晶温度までの温度範囲にて高圧酸素雰囲気中で内部酸化させることを特徴とする電気接点材料の製造法。

(12) Bi, Geの一種以上を全溶質濃度で1~17原子%含有する銀系共晶合金に副添加元素としてAu, Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Irの一種以上を1~10原子%添加し且つ付加元素としてFe, Co, Ni, Cuの一種を1~5原子%添加してなる合金材料を熱間あるいは冷間で加工し、次いで250℃から共晶温度までの温度範囲にて高圧酸素雰囲気中で内部酸化させることを特徴とする電気接点材料の製造法。

### 3. 説明の詳細な説明

本発明は、従来の電気接点材料に比べ、通信用の低接触力及び軽負荷の条件下で極めて安定な接触抵抗特性を有する電気接点材料及びその製造法に関し、また、上記特性を有しながら、更に耐粘着性、耐食性、耐放電消耗性、大電流用の負荷条件下での耐溶着性についても優れた特性を有する電気接点材料及びその製造法に関する。

通信用の封入スイッチとして、従来からRhメッキ接点、Auメッキ拡散接点がある。しかしこ

れらの接点では、低接触力条件下で使用する場合には網置素中でも接触抵抗が1Ω以上に増大する欠点があり、しかもRh, Auが高価な材料であることからスイッチのコストも高いという欠点があつた。

これに対し、内部酸化型接点材料としてα型固溶合金が知られており典型的なものとしてAg-CdO接点があるが、これは接触抵抗が不安定であるという欠点があつた。またα型固溶合金では、内部酸化が材料表面からの酸素の拡散と、溶質元素の材料表面方向への拡散とにより行なわれるため、酸化物の分散状態は材料表面が密で材料内部が粗となる結果、機械的摩耗や放電消耗により接点性能が劣化してしまうのである。なお、酸化物を均一に分散させることをねらいとした焼結接点材料も知られているが、数μm以下の微細分散が困難であり、接触抵抗特性や耐粘着性等が不安定であるという欠点があつた。

そこで従来、上記欠点を改善した接点材料として大気中で内部酸化して得られる共晶型のAg

—Bi系内部酸化接点が開発された。この接点材料では、表面部分がBiO<sub>2</sub>となつた平均直径1μm程度のBi粒子が均一な状態で分散されているため、耐粘着性、耐放電消耗性、耐磨着性が安定しており、更には、純酸素雰囲気等の不活性ガス中や大気中での1億回に及ぶ開閉動作においても安定な接触抵抗が得られている。ところが、このように優れた特性を有する大気中内部酸化によるAg-Bi系内部酸化接点では、分散物であるBiの表面のみがBiO<sub>2</sub>となつているだけで大部分は未酸化状態のBiであるため、圧延加工等の塑性加工を行うとBiの表面にあるBiO<sub>2</sub>が破壊されてしまう。そのため塑性加工後の材料は内部酸化効果が減少するという欠点があつた。

本発明はこれらの欠点を解決するため、Ag-Bi系内部酸化接点を高圧酸素雰囲気中で内部酸化して得ることを技術的思想の基礎とするものであり、その目的は、圧延加工等の塑性加工を受けても内部酸化効果を良好に保ち、良好な接触抵抗特性、耐粘着性、耐放電消耗性、耐磨着

となり、良好な接触抵抗特性を有し、また耐粘着性、耐磨着性、耐放電消耗性、耐食性を夫々良好に有することとなる。この場合、Ag-Bi系合金の定義並びに接触抵抗特性、耐粘着性、耐磨着性、耐放電消耗性及び耐食性の各評価については次のように定める。

(a) Ag-Bi系合金とは；(1)Bi(シリコン)、Ge(ゲルマニウム)の一種以上を全溶質濃度で1～17原子%含有する銀系共晶合金、(2)Bi、Geの一種以上を全溶質濃度で1～17原子%含有する銀系共晶合金に副添加元素としてAu(金)、Pt(白金)、Pd(パラジウム)、Rh(ロジウム)、Ru(ルテニウム)、Os(オスミウム)、Ir(イリジウム)の一種以上を1～10原子%添加してなる合金、(3)Bi、Geの一種以上を1～17原子%含有する銀系共晶合金に付加元素としてRe(レニウム)、Ti(チタン)、V(バナジウム)、W(タングステン)、Ta(タンタル)、Mo(モリブデン)、Nb(ニオブ)、Zr(ジルコニウム)の一種以

性、耐食性を確保させることにある。以下、本発明を詳細に説明する。

ところで、一般に接点材料は何らかの形状に加工して使用する場合が多い。特に通信用の接点材は、Fe系合金等の接点材料をベース材の上に薄膜化してクラッドして用いることが多い。そこで大気中で内部酸化したAg-Bi系内部酸化接点材料をベース材にクラッドした場合には、前述の如く薄いBiO<sub>2</sub>で表面が覆われたBiが分散していることから、加工によつてBiO<sub>2</sub>が剥れてしまい内部酸化効果が減少するのである。この欠点を解消するためには、分散されているBiをその均一分散状態を変えなく、全てBiO<sub>2</sub>に変えれば良い。これは大気中における内部酸化処理では達成できなかつたのであり、本発明にて明らかになつた如く高圧の酸素雰囲気中での内部酸化処理によりはじめて達成できる。

したがつてAg-Bi系合金を高圧酸素雰囲気中で内部酸化処理を施したことにより、塑性加工によつても内部酸化効果が減少しない接点材料

上を1～5原子%添加してなる合金、(4)Bi、Geの一種以上を全溶質濃度で1～17原子%含有する銀系共晶合金に副添加元素としてAu、Pt、Pd、Rh、Ru、Os、Irの一種以上を添加し更に付加元素としてRe、Ti、V、W、Ta、Mo、Nb、Zrの一種以上を添加してなる合金、(5)Bi、Geの一種以上を全溶質濃度で1～17原子%含有する銀系共晶合金に付加元素としてFe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)、Cu(銅)の一種を1～5原子%添加してなる合金、並びに(6)Bi、Geの一種以上を全溶質濃度で1～17原子%含有する銀系共晶合金に副添加元素としてAu、Pt、Pd、Rh、Ru、Os、Irの一種以上を1～10原子%添加し更に付加元素としてFe、Co、Ni、Cuの一種を1～5原子%添加してなる合金の総称とする。

(b) 接触抵抗特性とは；接点材料をスイッチヤリレーに搭載して大気中の無負荷条件下で数百万回から数千万回駆動後の接触抵抗で表わすことにする。

(c) 耐粘着性とは：アルゴンイオン銃により  
清浄表面を作製した後、 $10^{-8}$  Torr以上の  
超高真空中での粘着係数（ $\frac{\text{開離力}}{\text{接離力}}$ ）で表わす  
こととする。

(d) 耐磨着性とは：接点に30V、30Aを通  
電中に開閉動作を行い、 $10^4$ 回の開閉動作数  
までの接離不能障害の有無で表わすこととする。

(e) 耐放電消耗性とは：接点材料をスイッチヤ  
リレーに搭載して印加電圧48VのRC放電回  
路（ $R=20\Omega$ 、 $C=0.22\mu F$ ）で閉成時放電  
を生じさせ、10万回後の陽極の消耗深さで  
表わすこととする。

(f) 耐食性とは：接点材料を10ppmのH<sub>2</sub>S又  
はSO<sub>2</sub>を含む湿度90%以上の人工空気中に  
3時間放置した後、半径0.5mmの半球状の金  
リベットを接離力5gで静的に接触させた場  
合の接触抵抗で表わすこととする。以下、本  
発明の実施例を示す。

#### 実施例1

表 1

試料番号	組成(原子%)			初期Rc (mΩ)	8000万回後の RC(mΩ)
	Ag	Bi	Ge		
1	99	1	0	4	4
2	95	5	0	6	7.5
3	83	17	0	10	11
4	99	0	1	4	6
5	95	0	5	7	20
6	85	0	17	12	32
7	98	1	1	5	8.5
8	90	5	5	10	15.5
9	84	8	8	15	35

本実施例1では、高圧内部酸化処理を施す前  
に各合金を熱間及び冷間で適宜加工してあるた  
め、この加工によりBiやGeが良好に分散し全体  
的な内部酸化が一層促進されている。なお高圧  
内部酸化処理前の加工は熱間だけあるいは冷間  
だけの加工でも同じ効果を得る。また高圧内部  
酸化処理をしたのちに塑性加工を行つても内部  
酸化は全体にゆきわたっているため内部酸化効

表1に示す組成のAg-Bi合金及びAg-Ge合金  
合金をAr（アルゴン）ガスを通じたタンマン炉  
を用いて1200℃で溶解し、20mmφ×300mmの  
インゴットを作製した。各インゴットを面所依  
約600℃で熱間棒ロールにより4mm角に加工し  
且つ約600℃で熱間圧延により1mm厚の板材と  
し、更に冷間圧延により200μm厚の板材にした。  
しかるのち、この板材を9気圧、500℃の純酸  
素中で30時間に亘つて高圧内部酸化処理した  
後、Fe-Ni合金のばね材料に溶接し、加工及び  
熱処理により板厚0.1mmのばね上に厚さ20μm  
の鍍金層を有する接点・ばね複合材料を作製し  
た。これをスイッチに搭載して8000万回の無負  
荷開閉動作を行つた結果、表1に実験データ  
を示す如く内部酸化処理後に塑性加工を行つても  
極めて安定した接触抵抗特性を示した。なお表  
1中、RCは接触抵抗である。

果は確実に維持される。ところで、Bi、Geの一  
種以上を含有させる場合、含有率が総合金1原子  
多未満と少なくしたものはBiやGeの分散が不足  
し内部酸化効果は十分に得られず、また含有率  
を総合金1.7原子多超と大きくしたものはBiやGe  
が初晶として析出するため加工性が悪いととも  
に接触抵抗が増大してしまう。また、高圧酸素  
雰囲気中で内部酸化処理をする場合、その温度  
条件については各合金が共晶合金であることか  
ら、共晶温度が当然上限となるが、その下限は  
内部酸化の進行から250℃となる。

#### 実施例2

実施例1における各組成（表1参照）の合金  
を熱間棒ロールにより4mm角に加工した後、ス  
クエージングマシンにより2mmφ×20mmの棒  
に加工し、200気圧、600℃の純酸素中で10  
時間に亘り高圧内部酸化処理を行つた。この高  
圧内部酸化処理済の棒どうしを十字交叉させ、  
高真空中で耐粘着性を測定した。この結果、従  
来のAg-60Pd vs Au-40Pd接点（異種対向

接点)では粘着係数が0.5である。これに対し、表1の各合金よりなる接点材料では粘着係数が0.05以下であり良好な耐粘着性を示した。

### 実施例3

表2に示す各組成の合金を真空溶解炉で溶解し、10mmφ×200mmのインゴットを作製した。各インゴットを面削後、500℃の熱間スクエージにより3mmφの線材にし、更に冷間で繰引して1.5mmφの線材に加工した。この線材を両付きの圧延機で1mmφのかまぼこ状に圧延したのち、1気圧、450℃の純酸素中で8時間に亘って高圧内部酸化した。このように得た高圧内部酸化の接点材料をPb系のベース材料に溶接したのち圧延矯正を行って、第1図に示す断面形状の接点テープを作製した。この接点テープを中心部に沿って円形に打ち抜き、接触力5gで開閉するリレーに搭載して大気中での1000万回駆動後の接触抵抗特性並びにH<sub>2</sub>S中での耐食性を測定した。この結果は、表2に示すように各接点とも1000万回駆動後も初期値とほとんど変ら

ない接触抵抗を示し、また極めて良好な耐食性を示した。なお、Au, Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Ir等の副添加元素を総合10原子%超と過大に添加した場合は内部酸化がしだいに過み難くなり特に接触抵抗特性上好ましくない。また1原子%未満と総合の添加率が少ないと耐食性向上の効果が無添加とあまり変わらなくなる。なお、第1図において符号1はベース材料、符号2は接点材料である。またRは半径である。

表 2

試料番号	組 成 ( 原子 % )									初期RC (mΩ)	1000万回後 のRC(mΩ)	H <sub>2</sub> S(10ppm) 放置後のRC(mΩ)
	Ag	Si	Au	Pt	Pd	Rh	Ru	Os	Ir			
10	98	1	1	0	0	0	0	0	0	4.0	4.2	175
11	98	1	0	1	0	0	0	0	0	5.1	5.5	190
12	98	1	0	0	1	0	0	0	0	5.2	5.1	85
13	98	1	0	0	0	1	0	0	0	5.2	5.0	160
14	98	1	0	0	0	0	1	0	0	5.2	5.0	160
15	98	1	0	0	0	0	0	1	0	5.1	6.5	210
16	98	1	0	0	0	0	0	0	1	5.3	5.8	280
17	96	2	1	1	0	0	0	0	0	6.0	6.0	110
18	96	2	1	0	1	0	0	0	0	6.3	6.5	60
19	96	2	1	0	0	1	0	0	0	6.2	6.9	75
20	96	2	1	0	0	0	1	0	0	6.2	6.9	75
21	96	2	1	0	0	0	0	1	0	6.3	7.3	80
22	96	2	1	0	0	0	0	0	1	6.1	8.2	130
23	80	10	10	0	0	0	0	0	0	15.3	15.5	42
24	80	10	0	10	0	0	0	0	0	25.1	28.8	45
25	80	10	0	0	10	0	0	0	0	26.5	35.5	38
26	80	10	8	2	0	0	0	0	0	17.5	20.1	40
27	80	10	0	2	8	0	0	0	0	19.3	34.2	52
28	80	10	6	0	4	0	0	0	0	15.8	17.1	55

## 実施例 4

表3に示す各組成の合金を実施例1と同様な製法(溶解インゴット及び熱間、冷間の加工)で厚さ0.5mm、幅5mmの帯材を作製した。この帯材を100気圧、400℃の純酸素中で24時間に亘つて高圧内部酸化処理を行つた。これを厚さ1mm、幅10mmで中心部に長さ0.5mm、幅5mmの溝を備えたFe-Ni合金のベース材料の表面内に溶接したのち圧延矯正を行つて第2図に示す接点テープを作製した。なお、第2図において、符号1はベース材料、符号2は接点材料、 $w_1$ は幅、 $w_2$ は溝幅、 $t_1$ は厚さ、 $t_2$ は溝深さである。この接点テープから接点片を打ち抜き、中電流用のリレーに搭載して耐溶着性を調べた。接触力20g、開離力20gの条件下で30V、30A通電中に開閉し、溶着が生じるまでの接触回数を同表3に示す。この結果、純銀の場合はほとんど $10^6$ 回で溶着することが知られているのに対し、表3に示す上記高圧内部酸化処理をした接点材料は50%以上が $3 \times 10^6$ 回以上

まで溶着しないと著しく安定した耐溶着性を有していると言える。ところで、Re, Ti, V, W, Ta, Mo, Nb, Zrの付加元素を総合5原子%超と過大に添加した場合は接触抵抗増大という問題が生ずる。反面、1原子%未満と少ない場合は耐溶着性の顕著な向上がみられない。

表 3

試料番号	組 成 ( 原 子 % )												50%以上の接点が溶着するまでの開閉動作回数
	Ag	Si	Au	Pd	Re	Ti	V	W	Ta	Mo	Nb	Zr	
29	94	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	$5.32 \times 10^6$
30	94	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$4.66 \times 10^6$
31	94	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	$3.25 \times 10^6$
32	94	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	$4.88 \times 10^6$
33	94	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	$3.22 \times 10^6$
34	94	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	$3.15 \times 10^6$
35	94	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$4.68 \times 10^6$
36	94	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	$4.12 \times 10^6$
37	75	10	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	$8.59 \times 10^5$
38	75	10	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	$7.01 \times 10^5$
39	75	10	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	$6.88 \times 10^5$
40	75	10	10	0	0	0	0	5	0	0	0	0	$9.85 \times 10^5$
41	75	10	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	$6.33 \times 10^5$
42	75	10	10	0	0	0	0	0	0	5	0	0	$7.25 \times 10^5$
43	75	10	10	0	0	0	0	0	0	0	5	0	$5.98 \times 10^5$
44	75	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	$6.24 \times 10^5$
45	75	10	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	$9.32 \times 10^5$
46	75	10	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	$8.85 \times 10^5$

## 実施例 5

表 4 に示した各組成の合金を真空溶解炉を用いて  $10 \text{ mm} \phi \times 200 \text{ mm}$  のインゴットに作製した。各インゴットを実施例 1 と同様に  $600^\circ\text{C}$  の熱間加工さらに冷間加工を行ったのち実施例 4 と同様第 2 図の形状の接点テープを作製した。即ち、インゴットより作製した厚さ  $0.5 \text{ mm}$ 、幅  $5 \text{ mm}$  の帯材を  $100 \text{ 気圧}$ 、 $400^\circ\text{C}$  の純酸素中で 2 時間直つて高圧内部酸化処理したものを、厚さ  $1 \text{ mm}$ 、幅  $10 \text{ mm}$  の Fe-Ni 合金ベース材料の溝（深さ  $0.5 \text{ mm}$ 、幅  $5 \text{ mm}$ ）内に溶接してこれを圧延矯正して第 2 図の接点テープとした。この接点テープから打ち抜いた接点片をリレーに搭載し前述の RC 放電回路により耐放電消耗性について調べた。10 万回の開閉動作後の陽極の消耗深さを同表 4 に示す。表 4 に示す如く、既存の Ag 接点及び Ag-Pd 接点に比べ、各試料の消耗深さは著しく改善されていることが明らかとなつた。ところで、Fe, Co, Ni, Cu の付加元素を 5 原子%

の問題があり、反面、1 原子%未満と少ない場合は耐放電消耗性の顕著な向上がみられなくなる。

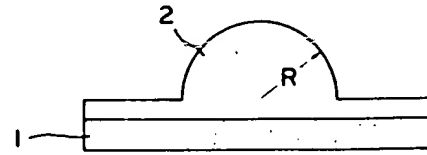
表 4

試料番号	組 成 ( 原 子 % )									陽極の放電消耗深さ (mm)
	Ag	Bi	Au	Pd	Pt	Fe	Co	Ni	Cu	
47	97	2	0	0	0	1	0	0	0	$25 \pm 5$
48	97	2	0	0	0	0	1	0	0	$27 \pm 5$
49	97	2	0	0	0	0	0	1	0	$28 \pm 5$
50	97	2	0	0	0	0	0	0	1	$26 \pm 5$
51	90	7	0	0	0	3	0	0	0	$18 \pm 5$
52	90	7	0	0	0	0	3	0	0	$17 \pm 5$
53	90	7	0	0	0	0	0	3	0	$18 \pm 5$
54	90	7	0	0	0	0	0	0	3	$17 \pm 5$
55	80	10	5	0	0	5	0	0	0	$8 \pm 5$
56	80	10	5	0	0	0	5	0	0	$5 \pm 5$
57	80	10	5	0	0	0	0	5	0	$5 \pm 5$
58	80	10	5	0	0	0	0	0	5	$3 \pm 2$
59	73	17	5	0	0	0	0	0	5	$5 \pm 2$
60	77	17	3	2	0	0	0	0	1	$5 \pm 2$
61	77	17	3	0	2	0	0	0	1	$5 \pm 2$
Ag	100	0	0	0	0	0	0	0	0	$80 \pm 10$
Ag-Pd	40	0	0	60	0	0	0	0	0	$60 \pm 10$



以上説明したように本発明によれば、 $\text{Ag-Bi}$ 系合金を高圧の酸素雰囲気中で260℃から共晶温度までの温度範囲にて高圧内部酸化したことにより、内部酸化が大気中のそれに比べて極めて強化され、内部酸化形成後に加工を行つても内部酸化効果は減少しない。また高圧内部酸化処理の前に $\text{Ag-Bi}$ 系合金を予め熱間あるいは冷間で加工しておくと、 $\text{Bi}$ や $\text{O}_2$ が分散されて内部酸化が良好に進行する。

第1図



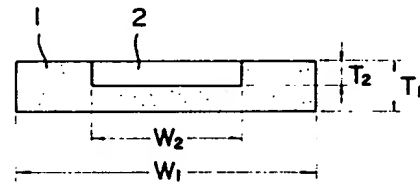
## 4. 図面の簡単な説明

第1図及び第2図は夫々本発明の電気接点材料の特性を調べるために加工した接点テープの形状を示す断面図である。

図 面 中、

- 1 はベース材料、
- 2 は電気接点材料である。

第2図



特 許 出 願 人

日 本 電 信 電 話 公 社

代 理 人

弁 理 士 光 石 士 郎 (他1名)

## 第1頁の続き

②発 明 者 竹中久貴

茨城県那珂郡東海村大字白方字

白根162番地日本電信電話公社

茨城電気通信研究所内

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**